

## SURTECH 2011 出展のご案内

SURTECH 2011 が 2011 年 7 月 13 日(水)~7 月 15 日(金)に東京ビッグサイト 東1・2 ホールにて開催されます。

この展示会は日本のものづくりを支える表面技術の総合展として、産学公のユーザー・サプライヤー・加工業に関わる人々が一同に会し、弊社も最新のウェット処理プロセスについて展示を行います。ご多忙中誠に恐縮と存じますが、是非ご来場賜り、弊社の製品や取り組みをご覧ください。

弊社は東1 ホール 小間番号 M-13 に出展致します。

### ■ 主要展示品

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | 電子部品用ホウ素フリー中性電気ニッケルめっき |
| 2 | 微生物利用ロングライフ脱脂システム      |
| 3 | 銅・銅合金用化学研磨剤            |
| 4 | シード層エッチングプロセス          |
| 5 | ノーシアンアルカリ電気銅めっき        |

### 《技術講演》

テーマ：ホウ素フリー電気ニッケルめっき液の紹介

／メルテックス(株) 技術開発部 宮本和洋

日 時：2011 年 7 月 13 日 (水) 14 時 40 分~15 時 10 分

会 場：展示会場内 技術講演ゾーン

### ■ 展示ホール

東1 ホール 小間番号：M-13

